



優秀賞

工学院大学

高機能デバイス研究室

小川大樹 殿

酸素雰囲気硫化処理による硫酸スズ薄膜の作製と評価

: Sn成膜法の依存性調査

第16回大学コンソーシアム八王子学生発表会におけるあなたの発表は大変優秀と認められました
ここにその発表を賞し賞状を贈ります

令和6年12月7日

大学コンソーシアム八王子

会 長

河合

久

